77=11-US 594,825 DE 19619306

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顯公開番号

特開平10-70325

(43)公開日 平成10年(1998) 3月10日

(51) Int.Cl. H 0 1 L 43/08 G 0 1 R 33/09 H 0 1 F 10/00	微別配号	庁内盛理番号	F I H 0 1 L 43/08 H 0 1 F 10/00 G 0 1 R 33/08	技術表示箇所 Z
110 1 F 10/00			G01R 33/06	R

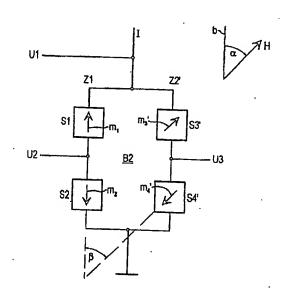
(01) (11)		審査前求 未前求 簡求項の数12 FD (全 9 頁)
(21)出願番号	特 顕平9-137924	(71)出願人 390039413
(22)出願日	平成9年(1997)5月12日	シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト SIEMENS AKTIENGESEL
(31) 優先桁主張番号 (32) 假先日 (33) 假先棍主張国	19619806.2 1996年5月15日 ドイツ (DE)	LSCHAFT ドイツ連邦共和国 ペルリン 及び ミユンヘン (番地なし) (72)発明者 ウオルフガング クレメンスドイツ連邦共和国 90617 ブツシエンドルフ コルンシュトラーセ 5 (74)代理人 弁理士 宮村 富

(54) 【発明の名称】 外部磁界を検出するためのセンサ装置

(57)【要約】

【課題】 軟磁性の測定層と、予め定められた磁化方向を有する磁気的に硬いバイアス層部分とを含んでおり、また大きい磁気抵抗効果(GMR)を示すそれぞれ1つの薄膜構造を有する多数の磁気抵抗式センサ要素を有する外部磁界を検出するためのセンサ装置を、少数のセンサ要素により外部磁界の方向および/または強さの検出が可能とされるように構成する。その際に要素の全体の温度依存性の影響も抑制する。

【解決手段】 バイアス層部分の磁化方向m,、m,が少なくともほぼ互いに逆並列に向けられまた基準線 b を定めるセンサ要素の少なくとも 1 つの対 S I、S 2 が設けられており、またバイアス層部分の磁化方向m,、m,、m,、m,が前記基準線 b と予め定められた角度 β をなす少なくとも 1 つの別のセンサ要素 S 3、S 3、S 4、S 4、M 数けられている。



【特許請求の範囲】

【請求項 】】 軟磁性の測定層と、予め定められた磁化 方向を有する磁気的に硬いバイアス層部分とを含んでお り、また大きい磁気抵抗効果(GMR)を示すそれぞれ 1 つの薄膜構造を有する多数の磁気抵抗式センサ要素を 有する外部磁界を検出するためのセンサ装置において、 「パイアス層部分の磁化方向(m, 、m,)が少なくとも ほぼ互いに逆並列に向けられまた基準線(b)を定める センサ要素の少なくとも1つの対(S1、 けられており、バイアス層部分の磁化方向(m,、m, 、 m, 、 m, ´) が前記基準線 (b) と予め定められ た角度 (β) をなす少なくとも1つの別のセンサ要素 (S3、S3´、S4、S4´)」が設けられていること を特徴とする外部磁界を検出するためのセンサ装置。 【請求項2】 前記の少なくとも1つの別のセンサ要素 (S3、S3~、S4~)の磁化方向と前記基準線 (b) との間の角度 (B) が10° と170° との間、 好ましくは20.と160.との間であることを特徴と する請求項1記載の装置。

(S3、S4)のバイアス層部分の磁化方向(m, 、m ,)が少なくとも近似的に前記基準線(b)に対して垂 直に延びていることを特徴とする請求項2記载の装置。 【請求項4】 前記の少なくとも1つの別のセンサ要素 (S3 $^{\hat{}}$ 、S4 $^{\hat{}}$)のパイアス層部分の磁化方向($_{ extbf{m}}$, 、m。´)と前記基準線(b)とが少なくとも近似的 に45°の角度(β)をなすことを特徴とする請求項2 記載の装置。

【請求項5】 前記のセンサ要素の少なくとも1つの対 (S1、S2)が第1の電流枝路(Z1)に、また前記 30 の少なくとも1つの別のセンサ要素(S 3 、S 3 ´ 、S 4、S4´)が第2の電流枝路(Z2、Z2´、Z2´ ´)に配置されているととを特徴とする請求項1ないし 4の1つに記載の装置。

【請求項6】 2つのセンサ要素 (SI、S2) を有す る第1の電流枝路(Z 1)と別のセンサ要素(S 3、S 3´)を有する第1の電流枝路(Z2´)とがそれぞれ 一定電流(IIまたはI2)を流されていることを特徴 とする請求項5記載の装置。

【請求項7】 両電流技路(Z1、Z2^)が一方の側 40 で電気的に一括接続されていることを特徴とする請求項 6記載の装置。

【請求項8】 電流枝路 (Z1、Z2´´) の直列配置 を特徴とする請求項7記載の装置。

【請求項9】 両電流枝路(Z1:Z2、Z2~)が少 なくとも4つのセンサ要素(S1、S2、S3、S3 、S4、S4´)のブリッジ配置(B1、B2)のブ リッジ枝路であるととを特徴とする請求項5記載の装

2 でセンサ要素(S1、S2またはS3、S4;S3~、 S4´)が少なくともほぼ互いに逆並列に向けられた磁 化方向 (m, 、m, またはm, 、m, ; m, ´、m 。´)を有することを特徴とする請求項9記載の装置。 【請求項11】 すべてのセンサ要素(S1、S2、S 3、S 3 ´、S 4、S 4 ´) が、少なくとも近似的に第 1の抵抗部分(基本抵抗)と、外部の磁界に関係して変 化する第2の抵抗部分とに分解される抵抗を有する層梯 造を有し、またすべてのセンサ要素が少なくとも近似的 に同一の第1の抵抗部分および同一の第1の抵抗部分を 有することを特徴とする請求項1ないし10の1つに記 載の装置。

【請求項12】 センサ要素(S1、S2、S3、S3 、S4、S4´)が等しい層構造および等しい形状を 有することを特徴とする請求項11記載の装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、軟磁性の測定層と 予め定められた磁化方向を有する磁気的に硬いバイアス 【請求項3】 前記の少なくとも1つの別のセンサ要素 20 層部分とを含みまた大きい磁気抵抗効果(GMR)を示 すそれぞれ 1 つの薄膜構造を有する多数の磁気抵抗式セ ンサ要素を備えた外部磁界を検出するためのセンサ装置 に関する。とのようなセンサ装置はドイツ特許出願公開 第4427495号明細書に記載されている。

[0002]

【従来の技術】Ni、FeまたはCoおよびそれらの合 金のような強磁性の遷移金属から成る層では電気抵抗は 材料を貫く磁界の大きさおよび方向に関係して変化し得 る。とのような層において生ずる効果は異方性の磁気抵 抗(AMR)または異方性の磁気抵抗効果と呼ばれる。 **この効果は物理的には相い異なるスピンおよびDバンド** のスピン極性を有する電子の相い異なる散乱断面積に基 づいている。従って電子は多数または少数電子と呼ばれ る。相応の磁気抵抗式センサに対して一般に層平面内に 磁化方向を有するとのような磁気抵抗性材料から成る薄 い層が設けられている。その場合電流方向に対する磁化 方向の回転の際の抵抗変化は通常の等方性(=オーム 性)抵抗の数%であり得る。

【0003】さらに、少し前から、それぞれ非磁性の中 間層により互いに隔てられまたそれぞれ好ましくは層平 面内に位置する磁化方向を有するスタックとして配置さ れている多数の層を含んでいる磁気抵抗式層システムが 知られている。その際個々の層の厚みは伝導電子の平均 自由波長よりも明らかに小さく選ばれている。このよう な多層システムでは前記の異方性の磁気抵抗効果(AM R) に対して追加的にいわゆるジャイアント - 磁気抵抗 効果またはジャイアント - 磁気抵抗(GMR)が生じ得 る(たとえばヨーロッパ特許出願公開第0483373号明細 書参照)。とのようなGMR効果は強磁性の層とそれに 【請求項10】 各電流枝路(Z1、Z2、Z2´)内 50 隣接する中間層との間の境界面における多数および少数

の伝導電子の相い異なる強さの散乱ならびにこれらの層 内での散乱効果に基づいている。その際GMR効果は等 方性の効果である。この効果は異方性の効果(AMR) よりも著しく大きく、通常の等方性の抵抗の少なくとも 70%までの値をとり得る。GMR効果を示す第1の形 式の多層システムでは隣接する磁性層は外部磁界なしで は相互結合に基づいて磁気的に逆並列に向けられてい る。との向きは次いで外部磁界により並列な向きに移行 させられる。それにくらべて第2の形式のGMR多層シ ステムは、(磁気的に軟かい)測定層よりも磁気的に硬 10 いパイアス層またはパイアス層部分を有する。これらの 両層は非磁性の中間層により互いに磁気的に脱結合され ている。互いに何等かの形で外部磁界なしで、両磁性層 の磁化方向は向き合っており、たとえば逆並列である。 次いで外部磁界の影響のもとに、軟磁性の測定層の磁化 方向は磁界方向に相応して向けられ、他方において磁気 的に硬いほうのパイアス層の磁化方向は不変にとどま る。その際に両磁性層の磁化方向の間の角度は多層シス テムの抵抗を決定する。すなわち並列な向きでは抵抗は

【0004】ブリッジ回路として接続された4つの磁気 抵抗式センサ要素を有するセンサ装置は冒頭に記載した ドイツ特許出願公開明細書に端を発している。その際に 各ブリッジ枝路の2つのセンサ要素は、少なくともほぼ 互いに逆並列に向けられているそれらのバイアス層部分 の磁化方向を有する。これらのセンサ要素は従って前記 の第2の形式のものである。

【0005】第2の形式のGMRセンサ要素を有すると のような多層システムでは電気抵抗は2つの部分、すな 30 わち磁界に敏感な部分ΔRとそれと無関係な基本抵抗R 。とに分解できる。その際敏感なシステムでは磁界に敏 感な部分△Rはたとえば基本抵抗R。の5ないし30% である。センサ信号の電子的評価の際に基本抵抗R。は 有害なオフセット電圧として作用する。さらに、特に基 本抵抗R。が助作温度Tへの依存性を有することが判明 している。たとえば室温T。では、ホノンの温度に強く 関係する寄与に起因する基本抵抗R。は近似的にT/T 。に比例しており、またたとえばケルビンあたり約0. 1%である。とのような変化は多くの応用例に対して望 40 ましくない。との理由から、追加的な温度センサを有す る個々の磁気抵抗式センサが設けられており、または4 つのセンサを有するブリッジ回路の構成に移行してい

【0006】それぞれ磁気的に硬いほうのバイアス層部 分および磁気的に軟かいほうの測定層を有する第2の形 式の磁性層システムを有する4つのGMRセンサ要素か らなる公知のブリッジ回路によっては、外部磁界の成分 に関する180°の角度範囲のみが検出され得る。従っ

有する別のセンサ装置を設ける必要があり、その際に両 ブリッジの基準軸線は互いに直交している。すなわち、 角度情報に対して互いに垂直な磁化方向を有する2つの センサ装置が、またオフセット電圧補償に対してブリッ ジ回路を有するセンサ装置が必要である。しかしこのと とは、全体として相応に大きい面積を占め、また互いに 平衡されなければならない8つのセンサ要素が必要とさ れることを意味する。

[00071

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、冒頭 に記載した特徴を有するセンサ装置を、少数のセンサ要 素により外部磁界の方向および/または強さの検出が可 能となるように構成することにあり、その際に要素の全 体の温度依存性の影響も抑制されなければならない。 [0008]

【課題を解決するための手段】との課題は、本発明によ れば、パイアス層部分の磁化方向が少なくともほぼ互い に逆並列に向けられ、また基準線を定めるセンサ要素の 少なくとも1つの対が設けられ、バイアス層部分の磁化 小さく、また逆並列な向きでは抵抗は大きい。磁気抵抗 20 方向が前記基準線と予め定められた角度をなす少なくと も 1 つの別のセンサ要素が設けられることにより解決さ れる。

【0009】センサ装置のこの構成と結び付けられ利点 は特に、電気抵抗の両部分、すなわち磁界依存性の部分 および温度依存性の部分が別々に電子的に評価され、そ の際にオフセット電圧がもはや与えられていないことに ある。すなわち本発明は、基準方向を定める<u>逆並</u>列の**磁** 化方向をパイアス層部分に有する少なくとも 2 つのセン サ要素が実質上純粋に温度依存性の信号を発生するため に利用され得るという認識から出発している。その際に 第1の電流枝路は温度補償のためにも180°までの方 向決定のためにも必要とされる。それに対して、別の電 流枝路は検出すべき角度範囲を360°まで高め、およ び/またはより正確に検出する役割をする。 センサ装置 の寸法は、センサ要素の数が最小でするために、相応に 小さくすることができる。従って、このようなセンサ装 置は経済的に製造することができる。

【0010】本発明によるセンサ装置の有利な実施態様 は従属請求項に記載されている。

[0011]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細 に説明する。図面中で相応する部分には同一の符号が付 されている。

【0012】本発明によるセンサ装置に適したセンサ要 素は、非常に大きい磁気抵抗効果GMRを示す多層シス テムを有する磁気抵抗性要素の薄膜技術で製造される公 知の実施例から出発している。このような多層システム はそれ自体は公知である(たとえばヨーロッパ特許出願: 公開第0483373号またはドイツ特許出願公開第 4232244 て、360°の全角度範囲に対しては、ブリッジ回路を 50 号、第 4243357号または第 4243358号明細書参照)。そ

の磁気抵抗効果M,は少なくとも 2%でなければならな い。その際に定義により

【数1】

$M_r = (R (\uparrow \downarrow) - R (\uparrow \uparrow)) / R (\uparrow \uparrow)$

が成立する。センサ要素の磁界方向感受性のゆえに磁気 抵抗効果M,はバイアス層または相応のバイアス層部分 に関する測定層の逆並列の向きと並列の向きとの間の抵 抗の差を示す。その際に、磁気的に軟かいほうの測定層 が外部の磁界の方向を向き、他方において磁気的に硬い バイアス層が磁化方向を維持することから出発する。上 10 記の式において測定層およびバイアス層の磁化の相互の 向きは矢印の位置により示されている。

【0013】相応のセンサ要素は、基板の上に被覆され た、GMR要素に対して典型的な薄膜パイルを含んでい る。この薄膜パイルはなかんずく 1 つまたはそれ以上の じょ 層を含んでいる磁気的なバイアス層部分を有する。との パイアス層部分により固定的な磁化方向がセンサ要素の 基準方向として予め定められている。図1中にはセンサ*

$$R(\alpha, T) = R_{\bullet}(T) + \Delta R(\alpha, T)$$

である。

【0016】磁界に敏感な部分の角度依存性は主として 角度αのコサイン状の関係により記述することができ ※

$$R(\alpha, T) = R_{o}(T) + (1/2) \cdot \Delta R(T) \left(1 - \cos \alpha\right) (2)$$

を示す。その際にダイアグラムで縦座標には抵抗Rが (任意の単位で)、また横座標には角度lphaが(度で)と られている。値R=R。の際にバイアス層部分および測 定層の磁化方向は並列に向けられており、他方において☆

 $U(\alpha, T) = R(\alpha, T)/I$ $=U_{o} (T) + \Delta U (\alpha, T)$

【0018】本発明によるセンサ装置は、すべて可能な かぎりほぼ同一の基本抵抗R。(T)および磁界感受性 の抵抗 ΔR (lpha,T)を有する少なくとも3つの相応の センサ要素を含んでいる。従って、すべての要素は特に 等しい構成および等しい形状を有し得る。有利には、図 2の実施例の基礎となっているように、4つのセンサ嬰 紫S1ないしS4を有するそれ自体は公知のブリッジ配 置(ブリッジ回路)B1が設けられていてよい(たとえ ば文献シュリューファー(E.Schruefer)著「電気測定 技術(Elektrische Messtechnik) 」第6版、1995 年、カール・ハンザー(Carl Hanser)出版、ミュンへ ン、第226~237頁参照)。図示のブリッジ回路 B 1は、ブリッジの2つの接続点A1とA2との間に並列 接続されており、また2つの独立した半ブリッジである 2つの電流またはブリッジ枝路 Z 1 および Z 2 を含んで いる。ブリッジを介して接続点AIおよびA2に電流I が導かれなければならない。各ブリッジ枝路Z1および Z 2 は直列に接続されている2 つのセンサ要素 S 1 およ びS2またはS3およびS4を含んでいる。各ブリッジ 枝路の両要素の間にブリッジの測定点P1またはP2が 50

*要素S1におけるとの磁化方向が参照符号m,を付され た矢印線により示されている。この矢印線は示されてい るセンサ要素に対して基準方向または基準線を示す。 【0014】さらに、相応のセンサ要素は軟磁性の測定 層を有しその磁化方向は外部に与えられる磁界のほうを 向いている。センサ要素の抵抗はバイアス層部分の磁化 にくらべての測定層の磁化の相対的な向きに関係する。 との抵抗変化が、与えられた磁界の方向、従ってまたた とえば回転位置または絶対位置を決定するために利用さ れ得る(国際特許出願公開第94/17426号明細書参照)。 【0015】とのようなセンサ要素の抵抗Rは主として 基本抵抗R。および磁界に敏感な抵抗△Rから成ってい る。その際に基本抵抗は主として温度Tのみに関係し、 他方において磁界に敏感な部分は温度下にも、また外部 ^ン の磁界Hが予め定められた磁界の強さの範囲内でセンサ 要素の基準方向 b,となす角度αにも関係する(図 l 参

照)。すなわち 【数2】

20※ る。図1のダイアグラムは相応の曲線 【数3】

☆ R = R。 + △ R の際の磁化方向は逆並列に延びている。 【0017】電流【を流されるセンサ要素では相応の電 圧Uを測定することができる。

(1)

【数4】

= U_o (T) + (1/2) · ΔU (T) (1-cos α) (3)

位置している。これらの測定点から測定電圧U2または U3が取り出される。その際に本発明によるブリッジで は測定点の間のブリッジ電圧を電圧間の簡単な差形成に より得るととは可能でない。なぜならば、半ブリッジで ある各々の電流枝路は独立的に考察しなければならな い、すなわち電圧U2およびU3を独立的に取り出さな ければならないからである。図面中にはさらに個々のセ ンサ要素S1およびS4のところにそのつどのバイアス 層部分の方向付けられた磁化m, ないしm. が矢印線に より示されている。その際にたとえば磁化m, およびm 、はセンサ装置の基準線bを決定する。本発明によれ ば、各ブリッジ枝路 Z 1、 Z 2 において両センサ要素 S 1、S2またはS3、S4は、それぞれ少なくとも近似 的に逆並列に向けられている磁化m,、m, または m」、m、を有する。さらに、第1のブリッジ枝路Z1 内のセンサ要素S1、S2のバイアス層部分の磁化 m_1 、 m_2 または基準線bは、それらが他方のブリッジ 枝路 Z 2 内のセンサ要素 S 3 、 S 4 のパイアス層部分の 磁化m,、m。により相応に決定される基準線と零また は180° に等しくない角度をなすように延びていなけ

ればならない。有利には10°と170°との間、特に 20° と160° との間、好ましくは40° と140° との間の角度が選ばれる。図2による実施例によれば、 磁化m, 、m, またはm, およびm,はそれぞれ少なく とも近似的に互いに直交している。その際に、ブリッジ 回路のすべてのセンサ要素が可能なかぎり同一の基本抵 抗R。(T)および磁界に敏感な抵抗 Δ R(lpha,T)を 有すると有利である。その場合、ブリッジを経て電流I*

$$U1 = 2 \left(U_{o} (T) + (1/2) \cdot \Delta U (T) \right)$$

$$U2 = U_{o} (T) + (1/2) \cdot \Delta U (T) (1 + \cos \alpha)$$

$$U3 = U_{o} (T) + (1/2) \cdot \Delta U (T) (1 + \sin \alpha)$$

$$(4)$$

【0020】U。は基本抵抗により決定される電圧であ る。電圧U1、従ってまたブリッジ抵抗はこうして主と してセンサ装置の温度のみに関係し、与えられた磁界に は関係しない。電圧U1、U2およびU3の相応の差し※

 $U2 - (1/2) \cdot U1 = (1/2) \cdot \Delta U (T) \cos \alpha$ $U3 - (1/2) \cdot U1 = (1/2) \cdot \Delta U$ (T) s i n α (5)

【数7】

 $2 \cdot U2 - U1 = \Delta U$ (T) cos α $2 \cdot U3 - U1 = \Delta U$ (T) s i n α

【0021】式(5)中に示されている差はたとえば図 4に示されているような回路により得られる。この回路 の両抵抗R´およびR´´は高抵抗でなければならず、 また電圧U1に対する分圧器としての役割をする。セン サ要素の抵抗の製造に起因する差のゆえに抵抗R´およ びR´´は等しくないことがある。しかし以下では、R =R´´である理想的な場合を仮定する。その際に回 路の中央の菱形は図2による4つのセンサ要素51ない しS4を有する本発明によるセンサ装置のブリッジ配置 B1を示す。回路の2つの演算増幅器は符号O1または₃₀ 〇2を付されている。これらの出力端alまたはa2か ら式(5)による電圧U2-(1/2)・U1またはU 3-(1/2)・U1が取り出される。これらの電圧信 号の曲線は図5のダイアグラムに示されている。その際 に縦座標方向には電圧Uが(任意の単位で)、また横座 標方向には角度αが(度で)とられている。 このダイア グラムからわかるように、 \pm (1/2)・ Δ Uの振幅を 有する2つのコサインまたはサイン状の電圧信号が得ら れる。との値は通常の標準ブリッジの電圧信号の半分に 相当する。

【0022】式(6)からわかるような電圧差はたとえ ば図6に示されている回路により得られる。図4による 実施例にくらべて、ととではもう2つの別の演算増幅器 ○3、○4または○5、○6が必要である。その際に演 算増幅器○1の非反転入力端には電圧差U1-U2が与 えられており、他方において演算増幅器〇2の非反転入 力端には電圧差U1-U3が与えられている。 演算増幅 器〇1または〇2の出力端a1およびa2から電圧差2 ・U2-U1または2・U3-U1が取り出されてい る。相応の電圧信号が図7のダイアグラム中に示されて 50 【数8】

*を流せば、接続点A1および測定点P1およびP2に、 基準線bにくらべての外部磁界Hの角度αに関係する電 圧U1、U2およびU3が得られる。図示の実施例によ れば、接続点A2は零電位におかれている。

【0019】縦座標方向に電圧U(任意の単位で)、ま

た横座標方向に角度α(度で)が示されている図3のダ

※引きにより、電圧 ΔUの磁界に敏感な部分のみに関係す

イアグラムから、下記の電圧が生ずる。 【数5】

(4)

る信号が得られる。 【数6】

(6)

おり、その際に図5に相応する図示の仕方が選ばれてい る。このダイアグラムから±△Uの振幅を有する2つの コサインまたはサイン状の電圧信号が得られることがわ かる。との値は前記の標準ブリッジの電圧信号に相当す

【0023】式(5) および(6) による信号は次いで それ自体は公知の仕方で適当な回路を用いて温度補償さ れ、かつ、たとえば無接触のポテンシオメータに対して 必要とされるような外部磁界Hの方向を決定するため、 爾後処理される。

【0024】本発明によるセンサ装置のブリッジ配置B 1の図2中に示されている実施例によれば、センサ要素 S3およびS4のバイアス層部分の磁化m,およびm, が他方のセンサ要素S1およびS2のバイアス層部分の 磁化m、およびm、の方向により決定される基準線bに 対して少なくとも近似的に垂直に向けられていることか ち出発した。しかし、たとえば磁化m,およびm,の方 向が基準線 b と任意の角度 (≠0°または≠180°) をなすことも可能である。有利には、この角度は10° と170°との間、特に20°と160°との間、好ま しくは40°と140°との間であるべきであろう。図 8は図2に相応する図示の仕方でブリッジ配置B2の相 応の実施例を示す。ブリッジ配置B2は4つのセンサ要 素S1、S2、S3 (パイアス磁化m, を有する) およびS4´(バイアス磁化m、を有する)を含んで いる。バイアス磁化m, ´およびm。´、すなわちそれ らにより決定される基準線はその際に磁化m, およびm 、により決定される基準線 b と 45°の角度 B をなす。 その場合、図2とのアナロジーで下記の信号が生ずる。

9

 $U2 - (1/2) \cdot U1 = (1/2) \cdot \Delta U (T) \cos \alpha$

 $U3 - (1/2) \cdot U1 = (1/2) \cdot \Delta U (T) \cos (\alpha - \beta)$

【0025】このブリッジ配置は特に、特定の角度範囲 内で無接触のポテンシオメータの分解能を改善する役割 をし得る。なぜならば、コサイン状の信号の直線的範囲 が一層よく利用されるからである。

【0026】ブリッジ配置B1およびB2の図示されて いる実施例と異なり、個々のセンサ要素を多数の並列ま たは直列に接続されている要素により置換することもも ちろん可能である。

【0027】さらに、本発明によるセンサ装置は少なく とも2つのブリッジ配置B1および/またはB2から成 る直列または並列回路をも有し得る。この場合、個々の ブリッジ配置の基準方向が互いにたとえば45° または 90°の予め定められた角度をなすことも可能である。 【0028】センサ要素のブリッジ配置は本発明による センサ装置における特別な場合に過ぎない。すなわち、 純粋に温度依存性の信号部分および温度および磁界依存 性の信号部分に信号を分離するために、純粋に温度依存 性の信号部分に対するセンサ要素の対および温度および 20 磁界依存性の信号部分に対する個別のセンサ要素のみが 必要である。図9は、バイアス磁化方向が逆並列に延び ており、また基準線 b を定めるセンサ要素対S1、S2 と、パイアス磁化方向が基準線 b に対して垂直に延びて いる個別のセンサ要素S3とを有する擬似ブリッジ配置 B3の第1の実施例を示す。センサ要素S1、S2の対 は同様に直列に接続されており、また電流11を流され る。それに対して並列に、別個の電流供給源の電流I2 を流されるセンサ要素S3が位置している。電流11お よび [2を導く両電流枝路 Z] および Z 2 (は、図示 30 路のブロック回路図。 されている実施例によれば、並列に配置されており、ま た共通に一端において零電位におかれている。両電流! 1 および 1 2 が等しい大きさであるという前提のもと に、ブリッジ回路B1の場合と類似の評価が生ずる。し かし、ことでは、センサ要素の数が比較的少なくてすむ という利点が得られる。こうして信号に対してはここで も式(5)が当てはまる。

【0029】3つのセンサ要素S1、S2およびS3~ の擬似ブリッジ配置 B4の図10中に示されている別の 実施例が図9による配置B3と相違する点は、その個別 40 流枝路を有する第3のセンサ装置を示す図。 のセンサ要素S3 がセンサ要素対S1、S2の基準線 bと(図8による実施例の場合のように)たとえば45 *の任意の角度βをなすことのみである。ここでも、も ちろん図9による実施例の場合のように、任意のバイア ス磁化方向を有する、ただし常に固有の電流供給を有す る多数の追加的な個別センサ要素を並列接続することが できる。 擬似ブリッジ配置 B4の信号に対してその場合 に図8によるブリッジ配置B2とのアナロジーで式 (7)が生ずる。

【0030】図11により明らかにされるように、36 50 H

(7) 0°の検出範囲を有する本発明によるセンサ装置を構成 するため、その擬似ブリッジ配置 B 5 の両電流枝路 Z 1 および22^~は必ずしも図9に相応して一方の側にい わば並列接続されていなくてよい。それどころか、3つ のセンサ要素S1、S2およびS3が電気的に相前後し て(直列に)接続されることも可能である。この場合、 逆並列に向けられ基準線bを決定する磁化m、およびm 10 、を有するセンサ要素S1およびS2に第1の電流枝路 Zlが対応付けられており、また基準線bにくらべてた とえば直角に向けられている磁化m,を有する第3のセ ンサ要素S3に第2のブリッジ枝路Z2^^が対応付け られている。図面中にはさらに、3つの演算増幅器07 ないし〇9の出力端から取り出すべき予め定められたU 1ないしU3が示されている。その際に演算増幅器O7 の両入力端は両センサ要素S1およびS2の直列回路に 接続されており、他方において演算増幅器〇8および〇 9の入力端は個々のセンサS2またはS3を介して接続 されている。

【図面の簡単な説明】

【図1】GMR効果を有する公知のセンサ要素の抵抗特 性を示す図。

【図2】GMR効果を有する4つのセンサ要素から成る ブリッジ回路を有する本発明によるセンサ装置を示す 図.

【図3】一定の温度の際の図2によるブリッジ回路にお ける電圧を示す図。

【図4】図2によるブリッジ回路の信号評価のための回

【図5】図4による信号評価回路を有する図2によるブ リッジ回路における電圧の差を示す図。

【図6】図2によるブリッジ回路の信号評価のための別 の回路のブロック回路図。

【図7】図6による信号評価回路を有する図2によるブ リッジ回路における電圧の差を示す図。

【図8】4つのセンサ要素のブリッジ回路を有する別の センサ装置を示す図。

【図9】全体として3つのセンサ要素を有する2つの電

【図10】同じく2つの電流技路のなかに3つのセンサ 要素を有する第4のセンサ装置を示す図。

【図11】同じく2つの電流技路のなかに3つのセンサ 要素を有する第5のセンサ装置を示す図。

【符号の説明】

S1~S4, S3′, S4′ センサ要素

 m_1 m_2 m_3 m_4 m_3 m_4 m_4 m_4 m_4 m_4 磁化

b1, b 基準線

磁界

α 磁界と基準線との間の角度

R 抵抗

RO 基本抵抗

ΔR 磁界依存性の抵抗

I、I1、I2 電流

B1、B2 ブリッジ配置

Z1, Z2, Z2', Z2'' 電流枝路

A1, A2 ブリッジ接続点

P1, P2 測定点 *U, U1, U2, U3 電圧

U0 基本電圧

ΔU 電圧振幅

01~09 演算增幅器

 a 1、a 2
 演算増幅器の出力端

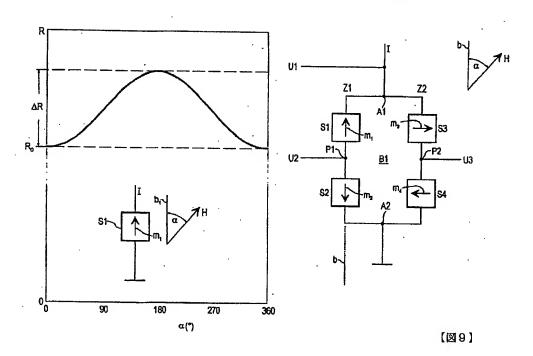
 R´、R´
 分圧器抵抗

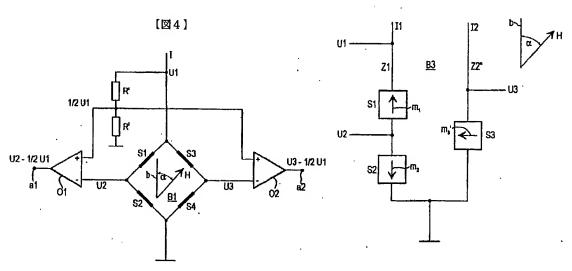
β 磁化と基準線との間の角度

B3、B4、B5 擬似ブリッジ配置

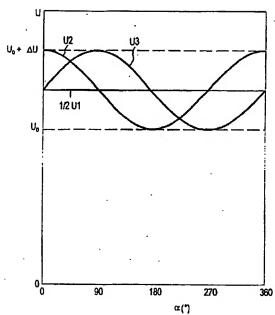
【図1】

[図2]

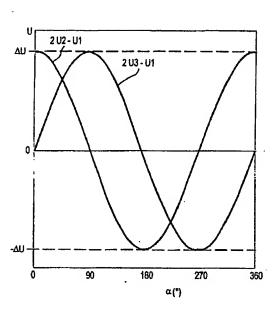


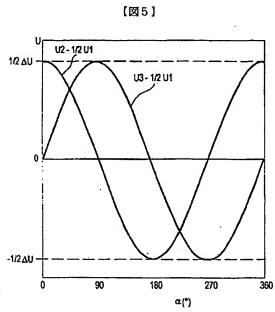






【図7】





【図8】

